

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第6部門第2区分
 【発行日】平成26年3月13日(2014.3.13)

【公開番号】特開2010-244034(P2010-244034A)
 【公開日】平成22年10月28日(2010.10.28)
 【年通号数】公開・登録公報2010-043
 【出願番号】特願2010-56798(P2010-56798)
 【国際特許分類】

G 0 3 F 7/004 (2006.01)

G 0 3 F 7/039 (2006.01)

C 0 7 C 381/12 (2006.01)

【F I】

G 0 3 F 7/004 5 0 3 A

G 0 3 F 7/039 6 0 1

G 0 3 F 7/004 5 0 1

C 0 7 C 381/12

【手続補正書】

【提出日】平成26年1月24日(2014.1.24)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項5】

X^{-} が、 $M Y_a^{-}$ 、 $(R f)_b P F_{6-b}^{-}$ 、 $R^7_c B Y_{4-c}^{-}$ 、 $R^7_c G a Y_{4-c}^{-}$ 、 $R^8 S O_3^{-}$ 、 $(R^8 S O_2)_3 C^{-}$ 又は $(R^8 S O_2)_2 N^{-}$ で表されるアニオン(ここに、Mはリン原子、ホウ素原子、ヒ素原子又はアンチモン原子、Yはハロゲン原子、R fは水素原子の80モル%以上がフッ素原子で置換されたアルキル基、Pはリン原子、Fはフッ素原子、 R^7 は、少なくとも1個の水素原子がハロゲン原子、トリフルオロメチル基、ニトロ基又はシアノ基で置換されたフェニル基、Bはホウ素原子、G aはガリウム原子、 R^8 は炭素数1~20のアルキル基、炭素数1~20のパーフルオロアルキル基又は炭素数6~20のアリール基、aは4~6の整数、bは1~5の整数、cは1~4の整数を表す。)であることを特徴とする、請求項1ないし4の何れかに記載の化学増幅型ポジ型フォトレジスト組成物。